



OSSTEM MEETING 2018 NAGOYA

～ご講演・洪性文先生2DAYセミナー～

2018

Osstem Japan Seminar Information

▶▶ TOKYO AIC Seminar ◀◀

日時

10月20日(土)-21日(日)

土曜日:15:00~20:00 日曜日:09:30~18:00予定
受付は30分前より開始

会場

Osstem Japan東京AIC研修室

〒144-0051東京都大田区西蒲田5-27-14
日研アラインビル地下1F
Tel.03(5714)5955 Fax.03(5714)5956

Director Osstem Japan A.I.C.

ホン ソンムン

徳山(洪) 性文 先生

Dr. Hong, Sung-Moon

松本歯科大学卒
東京 吉祥寺セントラルクリニック
大阪 プリエデンタルクリニック
日本顎咬合学会認定医
FIDI Implant Advance Course
CGF・AFG Course「Corefront」Instructor
OJ正会員
大阪 SJCD 会員

OSSTEM Japan Sinus Lift Master Course

「CAS/LAS キットを用いた Crestal Approach, Lateral Approach」を極める

- Advance -

Curriculum

- ・臨床に直結した上顎洞の解剖学と生理学
- ・Crestal Approachの知っておきたいテクニックOption
- ・最新のダブルベントテクニック
- ・Hydraulic Membrane Lifterの可能性とこれからの課題
- ・上顎洞の解剖的形態を考慮した戦略的Approach
- ・LASキットの基本的な使用法
- ・ダブル/Kyeウインドウテクニックとの違い
- ・CAS/LAS キットを利用したハイブリッドテクニック
- ・ステージドプッシュアップテクニック
- ・Perforation時のリカバリー法
(CGFメンブレン、吸収性メンブレンを用いたリカバリー法)
- ・上顎洞粘膜病変の対処法
- ・貯留性粘膜嚢胞の対象法

実習 ② 模型・豚顎を用いた実習

内容 中級～上級

定員 先着20名(受講対象:歯科医師)

費用 実習費、教材、昼食を含む

(A) 7万(内訳:受講料3万円+実習費4万円)

(B) AICパッケージ

※詳細については別途後日営業担当よりご案内致します。

《ご注意》

- ※ プログラムは予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
- ※ 開催1週間前までに受講料のお支払いが完了しない場合、お申込みは無効となります。
- ※ 入金後は、いかなる場合も返金は致しかねます。
- ※ 申請者数により日程調整、中止または早期締め切りとなる場合がございます。
- ※ 申請後、受講票ならびに受講料(振込先)のご案内は、開催1か月前に FAX または郵送にてご案内いたします。

Facebook ページにて
AIC セミナー・製品情報配信中 !!

OSSTEM JAPAN

DenPLE

今すぐダウンロードを!!



Osstem Implant 公式ポータル「DenPLE」にて

見逃した講演や症例動画などスマートフォンアプリでお楽しみいただけます。
iOS 9.0以降 iPhone、iPad、iPod touch、または、Android 4.4+以降に対応
移動中でも、ご自宅でも、いつでも歯科臨床に関するコンテンツをご覧いただくことができます。

※サービスのご利用には会員登録(無料)が必要です。通信費はお客様負担となります。

www.denple.com

株式会社 OSSTEM JAPAN

〒144-0051 東京都大田区西蒲田5-27-14 日研アラインビル4F
TEL : 03-5714-5955 FAX : 03-5714-5956

AICセミナー参加登録は オンラインにて受付中

